Verfahren und Vorrichtung zur dreidimensionalen Bestimmung des Brechungsindex von transparenten oder teiltransparenten Schichten

Technisches Anwendungsgebiet

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren sowie eine Vorrichtung zur dreidimensionalen Bestimmung des Brechungsindex von transparenten oder teiltransparenten Schichten, bei dem die Schicht unter verschiedenen Einfallswinkeln mit polarisiertem Licht durchstrahlt und Änderungen der Polarisation des Lichtes beim Durchgang durch die Schicht gemessen und ausgewertet werden.

Verfahren dieser Art sind auch unter dem Begriff
Transmissionsellipsometrie oder Transmissionspolarimetrie bekannt. Bei diesen Verfahren wird die
Schicht mit polarisiertem Licht durchstrahlt und eine
durch die Schicht verursachte Drehung der Polarisation
des Lichtes erfasst. Die eingesetzte Messanordnung
umfasst in der Regel eine Lichtquelle, jeweils
zumindest einen Polarisator vor und hinter dem
Messvolumen für die Probe sowie einen Photodetektor,
der die bei verschiedenen Stellungen der Polarisatoren
auftreffende Lichtintensität misst.

25

30

5

10

Die Vermessung des dreidimensionalen Brechungsindex optisch anisotroper Schichten spielt im Bereich optischer Technologien, in denen anisotrope Schichten mit definierten optischen Eigenschaften benötigt werden, eine zunehmend größere Rolle. So sind die

- 2 -

anisotropen optischen Eigenschaften von dünnen Schichten oder Filmen bspw. für die Displaytechnologie von höchster Bedeutung. Sehr dünne Schichten sind für die Nanotechnologie von großem Interesse. Dickere Filme finden auch als Wellenleiter für die optische 5 Informationsverarbeitung Anwendung. Neuere Anwendungsfelder betreffen die Bereiche optischer Sicherheitselemente sowie reversibler optischer Datenspeicherung. Ein konkretes Beispiel für Anwendungen des gattungsgemäßen Verfahrens ist die Bestimmung der drei-10 dimensionalen Anisotropie von dünnen Schichten, die direkt als optische Komponenten, bspw. als Retarder oder Polarisatoren, in Flachbildschirmen eingesetzt werden, oder die als Photoalignmentschichten zur Herstellung dieser Komponenten Anwendung finden, um die 15 Blickwinkelabhängigkeit der Displays messen oder steuern zu können.

In letzter Zeit wurden Verfahren entwickelt, um die Anisotropie von dünnen Polymerschichten mit Hilfe 20 von polarisiertem Licht definiert einzustellen und diese Anisotropie durch Tempern in der flüssigkristallinen Phase zu verstärken (vgl. z. B. J. Stumpe et al., SPIE Vol.3800, 1999, Seiten 150 - 163). Um das Ergebnis dieses Herstellungsverfahrens kontrollieren zu 25 können, ist die dreidimensionale Bestimmung des Brechungsindex in der Schicht erforderlich. Eine hochgenaue Bestimmung des Brechungsindex in allen drei Raumrichtungen bereits nach dem Bestrahlen ist dabei sehr wichtig, um das Resultat des nachfolgenden, durch 30 Tempern hervorgerufenen Selbstorganisationsprozesses einschätzen zu können.

- 3 -

Stand der Technik

25

30

Zur Bestimmung des Brechungsindex von Schichten in allen drei Raumrichtungen sind bisher unterschiedliche 5 Verfahren bekannt. So kann für absorbierende Proben die dreidimensionale Anisotropie der Schicht mit Hilfe von UV-Spektroskopie unter veränderlichem Einfallswinkel bestimmt werden, wie dies bspw. in T. Srikhirin et al., ChemPhysChem, 2002, 3, Seiten 335 - 342, beschrieben 10 ist. Hierbei wird die dünne Schicht auf ein Glassubstrat aufgebracht und mit dem Glassubstrat zwischen zwei Halbkugeln eines Materials mit geeignetem Brechungsindex vermessen. Durch diese Immersionstechnik werden winkelabhängige Reflexionsverluste an den 15 Grenzflächen verringert, deren Vermeidung gerade bei der Absorptionsspektroskopie sehr wichtig ist. Die UV-Spektroskopie zur Bestimmung der dreidimensionalen Anisotropie eignet sich jedoch nur bei ausreichend absorbierenden Schichten. 20

Für transparente Schichten werden daher, insbesondere bei Schichtdicken im Bereich von 1 μm oder darunter, ellipsometrische Verfahren eingesetzt, mit denen die Anisotropie über die Doppelbrechung in der Schicht erfasst wird. So setzen bspw. C. C. Jung et al., Mol. Cryst. Liq. Cryst., 2002, Vol. 375, Seiten 713 - 721, die sog. Prismenkopplermethode mit polarisiertem Licht ein, um Schichten mit einer Schichtdicke um 1 μm zu vermessen. Hierbei werden durch Einkopplung des Lichts über ein Prisma Wellenleitermoden in der Schicht unter Einfallswinkeln angeregt, die durch die Brechungsindizes der Schicht bestimmt

- 4 -

sind. Wird hierbei ein Prisma mit einem hohen
Brechungsindex eingesetzt, so wird mit parallel zur
Einfallsebene polarisiertem Licht durch die Brechung in
der Schicht auch der Brechungsindex in der Schichtnormalen zugänglich. Leider existieren nur Wellenleitermoden bei optischen Schichtdicken (n x d), die
größer als die Wellenlänge des eingesetzten Lichts
sind. Um den absoluten Brechungsindex und die
Schichtdicke unabhängig voneinander bestimmen zu
können, werden mindestens doppelt so dicke Schichten
benötigt.

Aus C. M. Ramsdae et al., Adv. Mat., 2002, 14 (3), Seiten 212 - 215, ist ein weiteres Verfahren zur dreidimensionalen Bestimmung des Brechungsindex von Schichten bekannt. Bei diesem Verfahren wird eine Kombination von Reflexionsellipsometrie und Transmissionsellipsometrie unter variablem Einfallswinkel eingesetzt, um die Genauigkeit des Messverfahrens zu verbessern. Dennoch führt dieses Verfahren bei der Vermessung dünner transparenter Schichten für viele Anwendungen in der Praxis noch nicht zu ausreichend genauen Ergebnissen.

15

20

Dies liegt auch an Mehrdeutigkeiten, die bei der Vermessung von dünnen anisotropen Schichten mittels Ellipsometrie auftreten, wie dies auch in E. G. Bortchagovsky, Thin Solid Films 307 (1997), 192 - 199 näher ausgeführt ist. In dieser Druckschrift, die sich mit theoretischen Berechnungen zur Reflexionsellipsometrie befasst, wird zur Vermeidung dieser Problematik vorgeschlagen, die Reflexionseigenschaften

- 5 -

des eingesetzten Substrates durch Bedeckung mit einer dicken transparenten Schicht gezielt zu beeinflussen.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein Verfahren sowie eine Vorrichtung zur dreidimensionalen Bestimmung des Brechungsindex von dünnen transparenten oder teiltransparenten Schichten anzugeben, die eine hochgenaue Messung des Brechungsindex in allen drei Raumrichtungen ermöglichen.

10

15

20

25

30

5

Darstellung der Erfindung

Die Aufgabe wird mit dem Verfahren gemäß Patentanspruch 1 sowie der Vorrichtung gemäß Patentanspruch 10 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen des Verfahrens sowie der Vorrichtung sind Gegenstand der Unteransprüche oder lassen sich aus der nachfolgenden Beschreibung sowie den Ausführungsbeispielen entnehmen.

Bei dem vorliegenden Verfahren zur dreidimensionalen Bestimmung des Brechungsindex und gegebenenfalls der Schichtdicke (bei Kombination mit Reflexionsellipsometrie) von transparenten oder teiltransparenten Schichten wird die Schicht in bekannter Weise unter verschiedenen Einfallswinkeln mit polarisiertem Licht durchstrahlt und Änderungen der Polarisation des Lichtes beim Durchgang durch die Schicht gemessen und ausgewertet. Das vorliegende Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dass die Messung durch ein Immersionsmedium hindurch erfolgt, zwischen das die Schicht, ggf. aufgebracht auf ein transparentes Trägersubstrat, eingebracht wird. Unter der zu vermessenden Schicht ist hierbei auch ein Schichtsystem

- 6 -

aus mehreren Schichten, eine Folie oder ein Film zu
verstehen. Unter Immersionsmedium wird in der
vorliegenden Patentanmeldung ein Medium verstanden, das
zu einem im Vergleich zum Übergang Luft/Schicht bzw.

5 Luft/Substrat verringerten Brechungsindexsprung führt,
d.h. einen (vorzugsweise um zumindest 0,1) höheren
Brechungsindex als Luft aufweist. Vorzugsweise wird ein
flüssiges oder festes Immersionsmedium mit einem
Brechungsindex gewählt, der zumindest annähernd gleich

10 (vorzugsweise mit einem Unterschied von kleiner 0,1)
dem Brechungsindex des Substrates und/oder dem
erwarteten mittleren Brechungsindex der zu vermessenden
Schicht ist.

Durch den Einsatz des vorliegenden Verfahrens bei 15 der Vermessung von dünnen transparenten Schichten lässt sich überraschender Weise die Genauigkeit bei der Bestimmung des Brechungsindex in den drei Raumrichtungen gegenüber der herkömmlichen Transmissionsellipsometrie unter veränderlichem Einfallswinkel um 20 zwei Größenordnungen steigern. Dies ermöglicht die Bestimmung der optischen Anisotropie in den drei Raumrichtungen sowie einer etwaigen Verkippung des Brechungsindexellipsoids mit hoher Genauigkeit. Mit dem Verfahren lässt sich auch der absolute Brechungsindex 25 der vermessenen Schicht bestimmen. Gegenüber dem Verfahren der Reflexionsellipsometrie besteht der zusätzliche Vorteil in der Unempfindlichkeit gegenüber ultradünnen Oberflächenschichten, die sich auf der zu charakterisierenden Schicht bilden und durch andere 30 optische Eigenschaften die Messung stören können.

- 7 -

Das Verfahren eignet sich insbesondere für die Vermessung von dünnen transparenten oder teiltransparenten Schichten mit Schichtdicken unterhalb von 1 µm. Für sehr dünne Schichten kleiner 50 nm wird durch das vorliegende Verfahren die genaue optische Bestimmung der dreidimensionalen Anisotropie bei Wellenlängen, für die der Film transparent ist, erst möglich. Bei dickeren Filmen bzw. Schichten lassen sich mit dem vorliegenden Verfahren Gradienten, auch Tilt-Gradienten, genauer bestimmen als mit den bisher eingesetzten Verfahren.

5

10

Die Auswertung der ellipsometrischen Messungen erfolgt in gleicher Weise wie bei bereits bekannten Verfahren der Transmissionsellipsometrie unter 15 veränderlichem Einfallswinkel. Hierfür wird beispielhaft auf die in der Beschreibungseinleitung erläuterten Veröffentlichungen verwiesen. Wenn die Methode mit der Reflexionsellipsometrie kombiniert wird, wird eine Verbesserung der Schichtdickenbestimmung erreicht. 20 Hierfür werden die zu bestimmenden Parameter iterativ mit einem biaxialen Modell an die beiden Messungen angepasst, und zwar in der Weise, dass die Schichtdicke jeweils aus der Reflexionsmessung übernommen wird (bei festem mittlerem Brechungsindex aus der Transmissions-25 messung) und der Brechungsindex jeweils aus der Transmissionsmessung (bei fester Schichtdicke aus der Reflexionsmessung). Zur Bestimmung der Schichtdicke der vermessenen Schicht, die für die Auswertung erforderlich ist, können auch übliche Verfahren der 30 Schichtdickenmessung, bspw. die Rasterkraftmikroskopie, eingesetzt werden.

- 8 -

Das Verfahren lässt sich auch für die Bestimmung des komplexen Brechungsindex der Schicht einsetzen, indem mit mehreren unterschiedlichen Wellenlängen gearbeitet wird. Dies kann durch Einstrahlung von monochromatischem Licht erfolgen, das in der 5 Wellenlänge durchgestimmt wird. Weiterhin kann Licht einer größeren Bandbreite eingestrahlt werden, aus dem mit einem durchstimmbaren wellenlängenselektiven Element, z.B. einem Monochromator, vor dem Auftreffen auf die Schicht die jeweilige Wellenlänge für die 10 Messung ausgefiltert und mit der Zeit verändert wird. Bei Einsatz einer Lichtquelle mit einer größeren Bandbreite kann die Messung für mehrere Wellenlängen auch gleichzeitig erfolgen, indem ein dispersives, die Wellenlängen räumlich aufspaltendes Element, z.B. ein 15 Prisma, vor der Schicht in den Strahlengang gebracht und die auf diese Weise räumlich aufgespaltenen Anteile nach Durchlaufen der Schicht gleichzeitig und unabhängig voneinander über ein entsprechend angeordnetes Detektorarray vermessen werden. 20

In einer vorteilhaften Ausführungsform des vorliegenden Verfahrens wird als Immersionsmedium eine Flüssigkeit eingesetzt. Diese Flüssigkeit wird in eine Kammer eingefüllt, in der die Schicht auf dem transparenten Substrat vermessen wird. Durch Drehung des Substrates mit der aufgebrachten Schicht, im Folgenden als Probe bezeichnet, in der Kammer, bspw. durch eine manuelle mechanische Einrasttechnik oder mit Hilfe eines Drehmotors, kann der Einfallswinkel des durch die Kammer geleiteten polarisierten Lichtstrahls auf die Schicht für die Messung verändert werden. Der

25

30

- 9 -

polarisierte Lichtstrahl wird im Folgenden auch als Messstrahl bezeichnet.

In einer weiteren Ausgestaltung des vorliegenden Verfahrens werden zwei transparente Festkörperhälften 5 als Immersionsmedium eingesetzt. Diese beiden Festkörperhälften werden mit ihren planen, dem Substrat bzw. der Schicht zugewandten Flächen über eine Immersionsflüssigkeit in Kontakt mit der Schicht und dem Substrat gebracht und zusammen mit der Probe im 10 Messstrahl gedreht. Die Drehung kann hierbei in gleicher Weise wie bei der vorangehenden Ausführungsform erfolgen. Vorzugsweise werden als Festkörperhälften zwei Halbkugeln, bspw. aus Glas, oder zwei Halbzylinder eingesetzt. Bei der Verwendung von 15 Halbzylindern ist die Drehrichtung auf eine Dimension beschränkt, um bei jeder Winkelstellung einen senkrechten Einfall des Messstrahls auf die Oberfläche dieses Immersionsmediums zu gewährleisten. Die beiden Festkörperhälften werden hierbei möglichst spannungs-20 frei gehaltert, um Spannungsdoppelbrechung zu vermeiden. In einer besonders vorteilhaften Ausführungsform werden die Festkörperhälften während der Messung nicht mit einer Druckkraft in Richtung der Probe beaufschlagt. Vielmehr wird die Wirkung der 25 Kapillarkräfte der Immersionsflüssigkeit ausgenutzt, durch die die Probe und die Festkörperhälften bereits ausreichend zusammen gehalten werden.

Die vorliegende Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens weist eine Transmissions-Messeinrichtung zur Messung einer Änderung der Polarisation beim Durchgang von polarisiertem Licht, des Messstrahls, durch eine

- 10 -

Probe sowie eine Dreheinrichtung für die Probe auf.
Eine derartige Transmissions-Messeinrichtung setzt sich
bspw. aus einer Lichtquelle, ein oder mehreren
Polarisatoren vor und hinter dem Messvolumen für die
Probe sowie einem Photodetektor zur Messung der
transmittierten Intensität zusammen. Die Vorrichtung
weist ferner eine Halterung für ein Immersionsmedium
auf, die so ausgebildet ist, dass die Probe zwischen
das Immersionsmedium einbringbar und in oder mit dem
Immersionsmedium relativ zur Strahlachse des Messstrahls drehbar ist.

In einer vorteilhaften Ausgestaltung dieser Vorrichtung wird die Halterung durch eine Kammer für ein flüssiges Immersionsmedium gebildet, die Ein- und 15 Austrittsflächen für den Messstrahl aufweist. Bei dieser Ausgestaltung kann die Probe über einen Drehstift, an dem die Probe gehaltert ist, im Immersionsmedium und somit im Messstrahl gedreht werden. Eine alternative Ausgestaltung sieht eine 20 zylinderförmige Kammer vor, in die die Probe eingebracht wird. Bei dieser Ausgestaltung kann die gesamte Kammer zusammen mit der Probe im Messstrahl gedreht werden, beispielsweise über einen Drehteller, auf dem die Kammer aufliegt. In einer weiteren vorteilhaften 25 Ausgestaltung ist die Halterung für die Aufnahme und Fixierung der beiden Festkörperhälften ausgebildet, die das Immersionsmedium bilden, und mit der Dreheinrichtung verbunden.

Die Halterung mit der Dreheinrichtung kann selbstverständlich auch getrennt zur Verfügung gestellt und in vorhandene Transmissionsellipsometer eingesetzt werden.

30

- 11 -

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

Das vorliegende Verfahren sowie die zugehörige Vorrichtung werden nachfolgend anhand von Ausführungsbeispielen in Verbindung mit den Zeichnungen nochmals kurz erläutert. Hierbei zeigen:

10	Fig. 1	eine Darstellung einer zu vermessenden Schicht auf einem Trägersubstrat mit dem zugeordneten Achsensystem;
	Fig. 2	ein Beispiel für einen Ausschnitt aus einer Messanordnung bzw. Vorrichtung zur Durchführung des vorliegenden Verfahrens;
15	Fig. 3	ein weiteres Beispiel für einen Ausschnitt aus einer Messanordnung bzw. Vorrichtung zur Durchführung des vorliegenden Verfahrens;
20	Fig. 4	ein Beispiel für das Ergebnis der Vermessung einer Polymerschicht der Dicke 137,7 nm im Vergleich zu theoretischen Werten; und
25	Fig. 5	einen Vergleich der Messergebnisse nach der Auswertung der Messung gemäß Figur 4 mit Messergebnissen, wie sie mit einer normalen transmissions- ellipsometrischen Messung der selben
		Probe erhalten wurden.

- 12 -

Wege zur Ausführung der Erfindung

Figur 1 zeigt beispielhaft eine Probe, bestehend aus der zu vermessenden anisotropen Schicht 1, die auf ein Trägersubstrat 2, im vorliegenden Beispiel ein Quarzglasträger, aufgeschleudert wurde. Als beispielhafte Schicht 1 wird eine 137,7 nm dicke Polymerschicht, ein Azobenzenseitenkettenpolymer, eingesetzt. Mit dem vorliegenden Verfahren werden die Brechungsindizes der Schicht 1 in allen drei Raumrichtungen (x, y, z) bestimmt. Hierzu wird die Probe in oder zwischen 10 ein Immersionsmedium mit zumindest ähnlichem Brechungsindex wie das Trägersubstrat 2 eingebracht. Dies kann mit Hilfe von Festkörperhälften, bspw. Halbkugeln, Halbzylinder oder Prismen, in Verbindung mit einer Immersionsflüssigkeit erfolgen. Ein Beispiel hierzu ist 15 in Figur 2 dargestellt. In einer alternativen Ausgestaltung kann die Probe auch in eine Kammer gebracht werden, die mit einer Immersionsflüssigkeit gefüllt ist oder gefüllt wird, wie dies in Figur 3 veranschaulicht ist. 20

Figur 2 zeigt ein erstes Beispiel für einen
Ausschnitt aus einer Messanordnung gemäß der vorliegenden Erfindung. Hierbei werden zwei Halbkugeln 3
25 aus dem Material des Trägersubstrates 2, im vorliegenden Beispiel Glas, eingesetzt, zwischen die die Probe
eingebracht wird. Die auf Seite des Substrats 2
angeordnete Halbkugel 3 weist eine um die Substratdicke
verringerte Mittenhöhe auf, so dass die beiden
30 Halbkugeln 3 mit der dazwischen angeordneten Probe eine
Kugel bilden. Die Dicke der zu vermessenden Schicht 1
von 137,7 nm kann hierbei vernachlässigt werden. Vor
dem Verbinden der beiden Halbkugeln 3 mit der Probe

- 13 -

wird ein Immersionsöl zwischen die beiden Halbkugeln 3 und die Probe gebracht. Die gesamte Anordnung mit der Probe wird von einer in der Figur nicht dargestellten Halterung fixiert, die mit einer Dreheinrichtung zur Drehung der Probe im Messstrahl 4 verbunden ist. Die Halterung ist so konstruiert, dass Spannungsdoppelbrechung in den Halbkugeln 3 vermieden wird. Hierzu kann die Halterung entweder nur an der Probe angreifen, wobei die Halbkugeln 3 und die Probe allein durch die Kapillarkräfte der Immersionsflüssigkeit zusammen 10 gehalten werden, oder an den Halbkugeln 3, wobei dann mit Hilfe von schwachen Federn oder mit fein einstellbaren Schrauben nur leichter Druck auf die Halbkugeln 3 ausgeübt wird. Durch Drehung der Probe mit den Halbkugeln 3 im Messstrahl 4 kann der Einfallswinkel 5 des 15 Messstrahls 4 auf die Schicht 1 während der Messung verändert werden, um die Messung mit unterschiedlichen Einfallswinkeln durchzuführen.

Ein weiteres Beispiel für einen Ausschnitt aus 20 einer Vorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung ist in Figur 3 dargestellt. Dieser Teil der Vorrichtung besteht aus einer Kammer 6, in der über einen Drehstift 7 eine drehbare Halterung für die Probe angebracht ist. Die Kammer 6 wird dann mit einer Immersionsflüssigkeit 25 gefüllt. Sie ist so ausgebildet, dass der Messstrahl 4 durch die Kammer 6 und die Probe gelangen kann. Hierzu kann die Kammer 6 mit einem zum Messstrahl 4 senkrechten Eintrittsfenster und einem zum Eintrittsfenster parallelen Austrittsfenster ausgestaltet sein, wobei 30 beide Fenster mit Antireflexschichten versehen werden können. Der Drehstift 7 kann entweder von unten durch eine Durchgangsöffnung mit einer Dichtung in die Kammer

. - 14 -

eingebracht werden oder von oben ohne Dichtung in die Flüssigkeit eingetaucht werden, wie dies im vorliegenden Beispiel realisiert ist. Diese Messanordnung hat den Vorteil eines einfachen Aufbaus und vermeidet das Problem der Spannungsdoppelbrechung im Immersionsmedium. Um eine etwaige Änderung des Brechungsindex der Immersionsflüssigkeit durch Verdunstung zu vermeiden, kann die Kammer 6 auch mit einer aufschiebbaren Abdeckung versehen werden, die in der Mitte eine Durchgangsöffnung für den Drehstift 7 aufweist.

5

10

Figur 4 zeigt das Ergebnis einer Transmissionsellipsometriemessung mit dem Verfahren der vorliegenden Erfindung an der bereits vorgestellten Probe. Die Messung wurde mit einer Messanordnung gemäß Figur 2 15 durchgeführt, wobei die Halbkugeln 3 durch die Kapillarkraft des Immersionsöls zusammen gehalten wurden. Die Messkurve zeigt deutlich die Zunahme des ellipsometrischen Messparameters A, der den Gang-20 unterschied zwischen s- und p-polarisiertem Licht beschreibt, mit zunehmendem Einfallswinkel. Diese Zunahme entspricht unter korrekter Beachtung des Vorzeichens einer Vorzugsorientierung in der Ebene der vermessenen Schicht. Das aus dieser Messung erhaltene Ergebnis ergibt als mittleren Brechungsindex 25 $n = n_x + n_y + n_z = 1,5681$ (1) und als Doppelbrechung in z-Richtung $\Delta n_{zx} = n_z - n_x = -0,0259$. In der Figur ist die Überlagerung mit den durch theoretische Modellierung für diese Werte erhaltenen Punkten zu 30 erkennen.

Figur 5 zeigt schließlich einen Vergleich des Ergebnisses dieser Messung mit dem Ergebnis einer

- 15 -

Messung an der gleichen Probe, die mittels üblicher Transmissionsellipsometrie ohne ein Immersionsmedium durchgeführt wurde. Für die Auswertung wurde für beide Messungen jeweils der mittlere Brechungsindex n als fest angenommen und dann die Doppelbrechung in z-Richtung durch Anpassen an die theoretische Kurve bestimmt. Hierdurch wird die Abhängigkeit von n und Δn_{zx} erhalten, wie sie in der Figur 5 ersichtlich ist. Die Messkurven mit und ohne Immersion schneiden sich genau bei dem Brechungsindex n, der mit dem 10 vorliegenden Verfahren bereits vorhergesagt wurde. Damit ist gezeigt, dass mit dem vorliegenden Verfahren sowohl der absolute Brechungsindex als auch die Anisotropie einer dünnen Schicht bestimmt werden kann. Zum Vergleich ist in der Figur 5 auch die Abweichung 15 zwischen theoretischen und experimentellen Werten als mittlere quadratische Abweichung aufgetragen. Man erkennt die hervorragende Übereinstimmung des Minimums der mittleren quadratischen Abweichung mit dem Schnittpunkt der Messungen aus dem vorliegenden 20 Verfahren und der Transmissionsmessung ohne Immersion. Ein derartiges Minimum wird bei der Durchführung der üblichen Transmissionsellipsometrie nicht erreicht (in der Figur nicht dargestellt), so dass durch Auswertung der normalen Messung ohne Immersion über eine freie 25 Anpassung ein absoluter Brechungsindex von 1,584 und ein Δn_{zx} von -0,0327 resultieren würde. Diese Werte liegen weitab von den tatsächlichen Werten.

- 16 -

Bezugszeichenliste

1	Zu vermessende Schicht
2	Trägersubstrat
3	Halbkugeln als Immersionsmedium
4	Messstrahl
5	Einfallswinkel
6	Kammer
7	Drehstift

- 17 -

Patentansprüche

1. Verfahren zur dreidimensionalen Bestimmung des Brechungsindex von transparenten oder teiltransparenten Schichten, bei dem die Schicht (1) unter verschiedenen Einfallswinkeln (5) mit polarisiertem Licht durchstrahlt und Änderungen der Polarisation des Lichtes beim Durchgang durch die Schicht (1) gemessen und ausgewertet werden, dadurch gekennzeichnet, dass die Messung durch ein Immersionsmedium (3) hindurch erfolgt, das einen höheren Brechungsindex als Luft aufweist und zwischen das die Schicht (1)

15 2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Schicht (1) auf ein transparentes
Substrat (2) aufgebracht und auf dem Substrat (2)
vermessen wird.

eingebracht wird.

20

25

30

5

10

- 3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass ein Immersionsmedium (3) mit einem Brechungsindex eingesetzt wird, der zumindest annähernd einem Brechungsindex des Substrates (2) entspricht.
 - 4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Schicht (1) in einer Kammer (6) vermessen

- 18 -

wird, in die ein flüssiges Immersionsmedium (3) eingebracht wird.

- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
 dadurch gekennzeichnet,
 dass das Immersionsmedium (3) durch zwei
 Festkörperhälften gebildet wird, zwischen die die
 Schicht (1) eingebracht wird.
- 10 6. Verfahren nach Anspruch 5,
 dadurch gekennzeichnet,
 dass zwei Halbkugeln oder Halbzylinder als
 Immersionsmedium (3) eingesetzt werden.
- 15 7. Verfahren nach Anspruch 6,
 dadurch gekennzeichnet,
 dass die zwei Halbkugeln oder Halbzylinder durch
 Kapillarkräfte an der Schicht (1) und dem Substrat
 (2) gehalten werden.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet,

20

dass die Schicht (1) gleichzeitig oder nacheinander mit Licht unterschiedlicher

- Wellenlängen durchstrahlt wird, um den komplexen Brechungsindex zu bestimmen.
 - 9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8 zur Vermessung von Schichten für Flachbildschirme,
- optische Datenspeicherung oder optische Wellenleiter.

- 19 -

- 10. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 9, mit einer Transmissons-Messeinrichtung zur Messung einer Änderung der Polarisation beim Durchgang von polarisiertem Licht durch eine Probe und einer 5 Dreheinrichtung für die Probe, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung ein Immersionsmedium umfasst, das einen höheren Brechungsindex als Luft aufweist, und eine Halterung für das Immersionsmedium 10 (3) vorgesehen und so ausgebildet ist, dass die Probe zwischen das Immersionsmedium (3) einbringbar und in oder mit dem Immersionsmedium (3) relativ zu einer Strahlachse des polarisierten 15 Lichtes drehbar ist.
- 11. Vorrichtung nach Anspruch 10,
 dadurch gekennzeichnet,
 dass die Halterung eine Kammer (6) für ein
 flüssiges Immersionsmedium (3) ist, die Ein- und
 Austrittsflächen für das polarisierte Licht
 aufweist.
- 12. Vorrichtung nach Anspruch 11,
 25 dadurch gekennzeichnet,
 dass die Kammer (6) zylinderförmig ausgebildet und
 so mit der Dreheinrichtung gekoppelt ist, dass sie
 mit Hilfe der Dreheinrichtung drehbar ist.
- 30 13. Vorrichtung nach Anspruch 10,
 dadurch gekennzeichnet,
 dass die Halterung für die Aufnahme und Fixierung
 von zwei das Immersionsmedium (3) bildende

- 20 -

Festkörperhälften ausgebildet und mit der Dreheinrichtung verbunden ist.

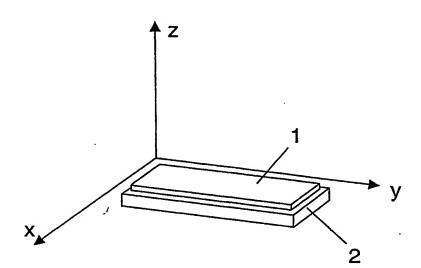


Fig. 1

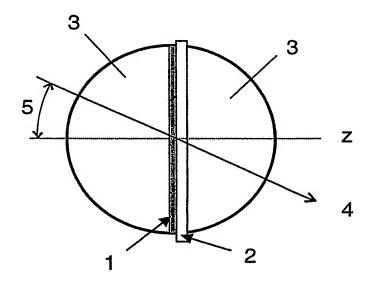


Fig. 2

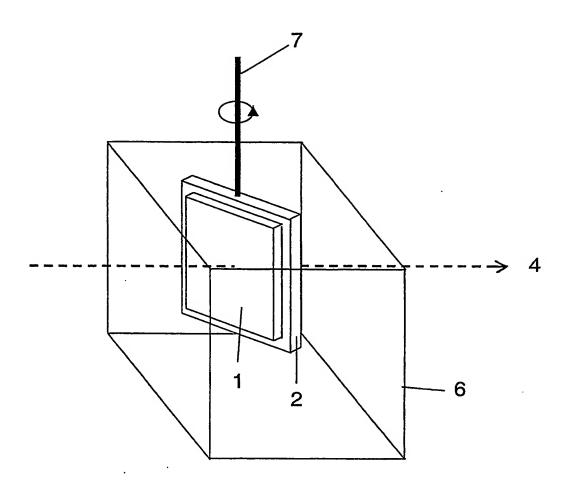


Fig. 3

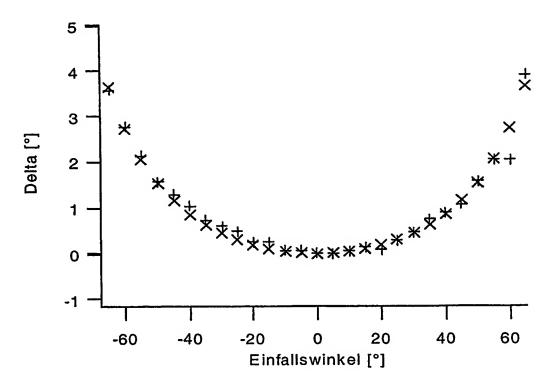


Fig. 4

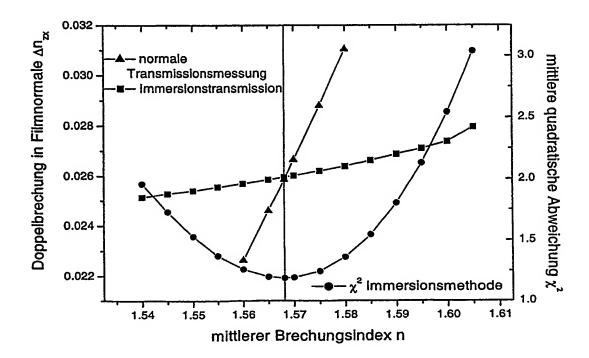


Fig. 5

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 G01N21/21 G01N21/41 G01N21/84

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 GO1N GO1B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, COMPENDEX, PAJ, WPI Data, INSPEC

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	RAMSDALE C M ET AL: "ELLIPSOMETRIC DETERMINATION OF ANISOTROPIC OPTICAL CONSTANTS IN ELECTROLUMINESCENT CONJUGATED POLYMERS" ADVANCED MATERIALS, VCH VERLAGSGESELLSCHAFT, WEINHEIM, DE, vol. 14, no. 3, 5 February 2002 (2002-02-05), pages 212-215, XP001164236 ISSN: 0935-9648 cited in the application page 213, left-hand column, line 3 - line 7 page 213, left-hand column, line 22 - line 24 page 213, left-hand column, line 37 - line 40	1-9
X Furt	er documents are listed in the continuation of box C. X Patent family members are listed.	in annex.

Further documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family members are listed in annex.
Special categories of cited documents: A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance E* earlier document but published on or after the International filing date L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	 "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "&" document member of the same patent family
Date of the actual completion of the International search 19 August 2004	Date of mailing of the international search report 06/09/2004
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Authorized officer Verdoodt, E



		CI/EP2004/005911
C.(Continu	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	BORTCHAGOVSKY E G: "Ellipsometric method for investigation of the optical anisotropy of thin films: Theory and calculations" THIN SOLID FILMS, ELSEVIER-SEQUOIA S.A. LAUSANNE, CH, vol. 307, no. 1-2, 10 October 1997 (1997-10-10), pages 192-199, XP004109337 ISSN: 0040-6090 cited in the application page 193, right-hand column, paragraph 2 - paragraph 3	1
Y	T.SRIKHIRIN: "An investigation of the photoinduced changes of absorption of high-performance photoaddressable polymers" CHEMPHYSCHEM, vol. 3, 2002, pages 335-345, XP001164235 cited in the application page 337, left-hand column, line 1 - line	1-9
	3 figure 1	
X	BORTCHAGOVSKY E G ET AL: "COMPARISON OF ELLIPSOMETRIC METHODS FOR SEPARATE DETERMINATION OF THICKNESS AND OPTICAL CONSTANTS OF THIN FILMS" FOLIA BIOLOGICA (PRAHA), XX, XX, vol. 4517, 5 June 2000 (2000-06-05), pages 126-133, XP008023161 ISSN: 0015-5500 page 127, line 17 - line 19 page 129, line 22 - line 23 page 130, line 14 - line 19 page 131, line 2 - line 8 page 132, line 13 - line 14 page 132, line 20	1-3,8
P,X	JUNG C C ET AL: "Three-dimensional anisotropies induced by light in thin polymer films" PROC. SPIE - INT. SOC. OPT. ENG. (USA), PROCEEDINGS OF THE SPIE - THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING, 2003, SPIE-INT. SOC. OPT. ENG, USA, vol. 5212, no. 1, 4 August 2003 (2003-08-04), pages 83-93, XP002293201 ISSN: 0277-786X page 85, paragraph 1 page 86, paragraph 3 - page 87, last paragraph	1-13



Category °	Citation of document, with Indication, where appropriate, of the relevant passages	Delevent to state At-
	oracion oracioni, with indication, where appropriate, or the relevant passages	Relevant to claim No.
Ą	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1999, no. 05, 31 May 1999 (1999-05-31) & JP 11 037937 A (RICOH CO LTD), 12 February 1999 (1999-02-12) abstract	4,10-12
\	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 015, no. 460 (P-1278), 21 November 1991 (1991-11-21) & JP 03 195905 A (AISIN SEIKI CO LTD), 27 August 1991 (1991-08-27) abstract	10,11
(US 3 963 348 A (ITO YOICHI ET AL) 15 June 1976 (1976-06-15) column 2, line 41 - line 54 column 3, line 48 - line 66 column 4, line 43 - line 61 figure 1	10-12
A .	WO 01/42769 A (PRIESTLEY RICHARD S; CORNING INC (US)) 14 June 2001 (2001-06-14) page 4, line 15 - page 5, line 17 figure 3	10,11
A	US 5 526 118 A (MIYAGAWA ICHIROU ET AL) 11 June 1996 (1996-06-11) figures 1,3C	10
İ		
	•	·
	•	
	•	
لــــبــا	0 (continuation of second sheet) (January 2004)	



Information on patent family members

International Application No T/EP2004/005911

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
JP 11037937	Α	12-02-1999	NONE		
JP 03195905	A	27-08-1991	NONE		•
US 3963348	Α	15-06-1976	JP JP	49123351 A 49029879 A	26-11-1974 16-03-1974
WO 0142769	Α	14-06-2001	US TW WO WO US	6317209 B1 503314 B 0142750 A1 0142769 A1 2003227622 A1	13-11-2001 21-09-2002 14-06-2001 14-06-2001 11-12-2003
US 5526118	Α	11-06-1996	JP JP	3264469 B2 7159320 A	11-03-2002 23-06-1995

INTERNATIONALER RECHERCHENDERICHT





A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 G01N21/21 G01N21/41 G01N21/84

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchlerter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) $IPK \ 7 \qquad GO1N \qquad GO1B$

Recherchlerte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchlerten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, COMPENDEX, PAJ, WPI Data, INSPEC

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu

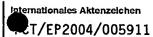
Kategorie ^o	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Υ .	RAMSDALE C M ET AL: "ELLIPSOMETRIC DETERMINATION OF ANISOTROPIC OPTICAL CONSTANTS IN ELECTROLUMINESCENT CONJUGATED POLYMERS" ADVANCED MATERIALS, VCH VERLAGSGESELLSCHAFT, WEINHEIM, DE, Bd. 14, Nr. 3, 5. Februar 2002 (2002-02-05), Seiten 212-215, XP001164236 ISSN: 0935-9648 in der Anmeldung erwähnt Seite 213, linke Spalte, Zeile 3 - Zeile 7 Seite 213, linke Spalte, Zeile 22 - Zeile 24 Seite 213, linke Spalte, Zeile 37 - Zeile 40	1-9

 Besondere Kategorlen von angegebenen Veröffentlichungen: *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist *E* älteres Dokument, das jedoch ent am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werder soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) *O* Veröffentlichung, die sich auf eine m\u00fcndliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Ma\u00e4nahmen bezieht *P* Ver\u00f6fentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Priorit\u00e4tsdatum ver\u00f6fentlicht worden ist 	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kolidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamille ist
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts
19. August 2004	06/09/2004
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevotlmächtigter Bediensteter
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Verdoodt, E

Siehe Anhang Patentfamilie



	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	onder Talle
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, sowelt erforderlich unter Angabe der in Betracht komm	enden Telle Betr. Anspruch Nr.
X	BORTCHAGOVSKY E G: "Ellipsometric method for investigation of the optical anisotropy of thin films: Theory and calculations" THIN SOLID FILMS, ELSEVIER-SEQUOIA S.A. LAUSANNE, CH, Bd. 307, Nr. 1-2, 10. Oktober 1997 (1997-10-10), Seiten 192-199, XP004109337 ISSN: 0040-6090 in der Anmeldung erwähnt Seite 193, rechte Spalte, Absatz 2 - Absatz 3	1
Υ .	T.SRIKHIRIN: "An investigation of the photoinduced changes of absorption of high-performance photoaddressable polymers" CHEMPHYSCHEM, Bd. 3, 2002, Seiten 335-345, XP001164235 in der Anmeldung erwähnt	1-9
Α	Seite 337, linke Spalte, Zeile 1 - Zeile 3 Abbildung 1	13
X	BORTCHAGOVSKY E G ET AL: "COMPARISON OF ELLIPSOMETRIC METHODS FOR SEPARATE DETERMINATION OF THICKNESS AND OPTICAL CONSTANTS OF THIN FILMS" FOLIA BIOLOGICA (PRAHA), XX, XX, Bd. 4517, 5. Juni 2000 (2000-06-05), Seiten 126-133, XP008023161 ISSN: 0015-5500 Seite 127, Zeile 17 - Zeile 19 Seite 129, Zeile 22 - Zeile 23 Seite 130, Zeile 14 - Zeile 19 Seite 131, Zeile 2 - Zeile 8 Seite 132, Zeile 13 - Zeile 14 Seite 132, Zeile 20	1-3,8
P,X	JUNG C C ET AL: "Three-dimensional anisotropies induced by light in thin polymer films" PROC. SPIE - INT. SOC. OPT. ENG. (USA), PROCEEDINGS OF THE SPIE - THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING, 2003, SPIE-INT. SOC. OPT. ENG, USA, Bd. 5212, Nr. 1, 4. August 2003 (2003-08-04), Seiten 83-93, XP002293201 ISSN: 0277-786X Seite 85, Absatz 1 Seite 86, Absatz 3 - Seite 87, letzter Absatz	1-13



		-C1/EP200	
C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komm	enden Telle	Betr. Anspruch Nr.
А	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 1999, Nr. 05, 31. Mai 1999 (1999-05-31) & JP 11 037937 A (RICOH CO LTD), 12. Februar 1999 (1999-02-12) Zusammenfassung		4,10-12
Α	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 015, Nr. 460 (P-1278), 21. November 1991 (1991-11-21) & JP 03 195905 A (AISIN SEIKI CO LTD), 27. August 1991 (1991-08-27) Zusammenfassung		10,11
X	US 3 963 348 A (ITO YOICHI ET AL) 15. Juni 1976 (1976-06-15) Spalte 2, Zeile 41 - Zeile 54 Spalte 3, Zeile 48 - Zeile 66 Spalte 4, Zeile 43 - Zeile 61 Abbildung 1	·	10-12
Α	WO 01/42769 A (PRIESTLEY RICHARD S; CORNING INC (US)) 14. Juni 2001 (2001-06-14) Seite 4, Zeile 15 - Seite 5, Zeile 17 Abbildung 3		10,11
A .	US 5 526 118 A (MIYAGAWA ICHIROU ET AL) 11. Juni 1996 (1996-06-11) Abbildungen 1,3C		

IN LEDINALIONALED DECREDORENDEDICA

Angaben zu Veröffer ingen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
JP	11037937	Α	12-02-1999	KEIN	E	
JP	03195905	A	27-08-1991	KEIN	KEINE	
US	3963348	Α	15-06-1976	JP JP	49123351 A 49029879 A	26-11-1974 16-03-1974
WO	0142769	A	14-06-2001	US TW WO WO US	6317209 B1 503314 B 0142750 A1 0142769 A1 2003227622 A1	13-11-2001 21-09-2002 14-06-2001 14-06-2001 11-12-2003
US	5526118	A	11-06-1996	JP JP	3264469 B2 7159320 A	11-03-2002 23-06-1995